博士論文 (要約)

アルカリ金属導入ナノ多孔性窒化炭素の開発とその固体塩基性の解明

Development of Alkali Metal-Embedded Nanoporous Carbon Nitride and Elucidation of its Solid Basicity

平成 28 年度 東京大学大学院 総合文化研究科 広域科学専攻 相関基礎科学系

岩本 智行

目次

第1章 緒言	1
1-1. はじめに	1
1-2. 層状窒化炭素 g-C3N4	1
1-3. 多孔性窒化炭素	6
1-4. 固体塩基	8
1-5. 本博士論文の構成について	9
第2章 多孔性窒化炭素 $nano$ C $_3N_4$ の開発	. 10
2-1. はじめに	. 10
2-2. g- C_3N_4 の合成	. 12
2-3. post-synthesis 法による g-C ₃ N ₄ 多孔質化の検討	. 12
2-4. <i>nano</i> C ₃ N ₄ 合成条件の最適化	. 15
2-5 . 用いるアルコールとアルカリ金属水酸化物が <i>nano</i> C ₃ N ₄ の細孔形	成に
与える影響	. 18
2-6. まとめ	. 19
実験項	. 20
第3章 <i>nano</i> C ₃ N ₄ に発現する新たな機能	. 22
3-1. はじめに	. 22
3-2. 選択的アルカリ金属イオン固定化能	. 22
3-3. 水中に溶け出さない固体塩基性	. 22
3-4.2-ブタノールで誘起する UV 吸収帯の変化と光触媒能	. 22
3-5. まとめ	. 23
実験項	. 24
第4章 <i>nano</i> C ₃ N ₄ の構造解析と機能発現機構の解明	. 26
4-1. はじめに	. 26
4-2. 窒素吸着測定による <i>nano</i> C ₃ N ₄ の分析	. 29
4-3. 粉末 X 線解析による <i>nano</i> C ₃ N ₄ の分析	. 33
4-4. 固体 NMR 法による <i>nano</i> C ₃ N ₄ の分析	. 35
4-5. 赤外分光法による <i>nano</i> C ₃ N ₄ の分析	. 37
4-6. 紫外・可視分光法による <i>nano</i> C ₃ N ₄ の分析	. 37
4-7. 走査型電子顕微鏡による <i>nano</i> C ₃ N ₄ の観察	. 37
4-8. クロロホルム吸着 <i>nano</i> C ₃ N ₄ の ¹ H MAS NMR 測定を用い	いた

<i>nano</i> C ₃ N ₄ の固体塩基性評価	37
4-9. 量子化学計算によるアルカリ金属イオン固定化部位構造の考察	38
4-10. まとめ	38
実験項	40
第5章 nanoC ₃ N ₄ の水中固体塩基触媒反応への適用	41
5-1. はじめに	41
5-2. Knoevenagel 縮合への適用	41
5-3. 水中ニトロアルドール反応への適用	41
5-4. まとめ	42
実験項	43
第6章 総括	44
報文目録	46
学会発表	46
特許	47
共著論文	47
謝辞	. 48

第1章 緒言

1-1. はじめに

固体触媒は基礎化成品の合成や排ガス処理など、工業化学のみならず、現代 社会を多岐に渡る方面で支えており、現在でも活発な触媒開発、反応開発が行 われている^{1,2}.近年では反応の制御や安全性に優れるマイクロフロー型反応容 器での固体触媒利用が特に医薬品合成を中心に報告されており、光触媒の発展 などと合わせて固体触媒の開発は新たな段階に進んでいる.

本博士論文は光触媒や触媒担体としての利用が有望視されている一方で、その機能場となる表面が少なく、簡便な多孔質化が困難であった層状窒化炭素 $g^{-}C_{3}N_{4}$ の新たな簡便に多孔質化する方法の開発と、得られる多孔質窒化炭素 *nano* $C_{3}N_{4}$ が持つ、通常の $g^{-}C_{3}N_{4}$ では見られない固体塩基性などの機能の発現 とその機構について述べるものである.

第1章では本研究の背景について述べる.

1-2. 層状窒化炭素 g-C₃N₄

層状窒化炭素(グラフィティックカーボンナイトライド; g-C₃N₄)は 1834 年に Liebig によって報告された最も古くに報告されたポリマーの一つである³. Liebig はこの化合物を melon (メロン) と名付けており,古い文献には Liebig's melon と記述されていることもある.現在は広く g-C₃N₄ と呼ばれているが,後 述するようにグラファイト状とは名ばかりで層構造を持つ以外にグラファイト のような特徴はなく,本来はメロンと呼ぶべきかもしれないが,本論文中にお いても慣例に従って g-C₃N₄ と記述する.

¹ K. Weissermel, H. -J. Apre 『工業有機化学 主原料と中間体 第5版』東京化学同人 (2004)

² 触媒学会 『触媒便覧』講談社サイエンティフィク (2008)

³ J. V. Liebig, Ann. Pharm. 1834, 10, 10.

g-C₃N₄が現在のように世界的に半導体や電極材,光触媒向けの機能性材料として改めて見直され始めたのは今世紀に入ってからであるが,幸いなことに日本ではメラミン製造が盛んに行われていた経緯もあり,1960年代から日本カーバイド工業の舟川らがジシアンジアミドからのメラミン製造と関連して加熱,加圧条件によってどのような生成物ができるかを報告している^{4,5,6}. この中でも触れられているが,この時期の窒化炭素の基礎研究はほとんど行われておらず,このような研究報告はもっぱら企業の研究所からなされている.また,この時代はまだg-C₃N₄の呼称は使われておらず,構造についても不詳とされていて,正確に構造の分かっているメレムがアンモニア分解で繋がった構造が示されているのみである(Fig. 1-2-1).



Fig. 1-2-1. 舟川らが主張したジシアンジアミドからの常圧およびアンモニア加圧下で生成する 化合物群 7.

- 4 滝本, 横山, 沢田, 山下 工化 66, 793 (1963)
- ⁵ 滝本, 舟川 工化 **66,** 797 (1963)
- ⁶ 滝本, 舟川 工化 **66,** 804 (1963)
- 7 滝本, 舟川 工化 66,804 (1963)

窒化炭素材料群が注目を浴び始めたのは、1989 年に Cohen らにより立方晶 窒化炭素(β -C₃N₄)がダイヤモンド以上の硬度を持つ可能性を理論計算で示した ことに端を発する⁸. それまでは海外でも Fig. 1-2-2 のようなメレム分子がメラ ミン加熱時に合成されるメカニズムや、メレムの電子状態の研究は Pauling ら によって行われてきたが⁹、難燃材としての利用を除いては、応用研究は進まな かった. Cohen らの報告以降、硬質材料への応用を目指して β -C₃N₄の合成が国 内外で盛んに研究され、1998 年には堀内らによって β -C₃N₄の微結晶が合成され た¹⁰. 今なお、大きなサイズの β -C₃N₄結晶の合成は達成されていないが、この ヘテロダイヤモンド系の研究は窒化炭素材料を見直す大きな契機となった.



Fig. 1-2-2. メラミンを原料とするメレムと g-C₃N₄の形成プロセス.

Cohen の報告以降, アモルファス窒化炭素や窒化炭素膜など様々な窒化炭素 材料が作られており, 応用研究も展開された. その一方で, β-C₃N₄ にも言える ことだが, 窒化炭素材料の分野は目的の構造を持つ材料の合成, 及びそのキャ ラクタリゼーションが難しく, 特に先端材料の開発に関しては計算科学が実験 科学に先行した. 例えば, β-C₃N₄の微結晶はポリトリアジンに 1000 °C の高温, 20 GPa の高圧を加えるとわずかに生成するが, その存在の確認は粉末 X 線回折 で行われる¹¹. 合成が難しいために単結晶 X 線回折を行えるような良質の試料 が作成できず, しかも, 軽元素のみで合成されているために XAFS などの分光 分析は難しい. そのため, XRD パターンのシミュレーションなどが窒化炭素研

⁸ A. Y. Liu, M. L.Cohen, *Science* **1989**, *25*, 841.

⁹ L. Pauling, J. K. Sturdivant, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1937, 23, 615.

¹⁰ Y. Peng, T. Ishigaki, S. Horiuchi, Appl. Phys. Lett. 1998, 73, 3671.

¹¹ 旭化成工業株式会社 特開 2000-51678 (P2000-51678A)

究では大きく先行している 12.

本研究で扱う層状窒化炭素 g-C₃N₄は, 近年, 毒性が少ない, 金属を含まない, バンドギャップが小さい半導体である, 調製が簡便である, などの特徴が他の 窒化炭素材料同様に見直され, 基礎研究・応用研究ともに盛んに行われている. 電極材 ¹³, 光触媒 ¹⁴, 触媒担体などへの適用が検討されたが, その応用研究が 加速したのは 2005 年の Antonietti らのメソポーラス層状窒化炭素 (mpg-C₃N₄) の報告 ¹⁵以降である. g-C₃N₄は反応場, 機能場となる表面が 8 m²/g と小さすぎ る点が実用上の問題となっていたが, Antonietti らはシリカナノ粒子を鋳型剤 としたいわゆるハードテンプレート法により, 180 m²/g の大表面積 g-C₃N₄(mpg-C₃N₄)の合成に成功した. mpg-C₃N₄ の登場以降, 窒化炭素表面を 利用した光反応 ¹⁶, 触媒担体としての利用 ¹⁷, 固体塩基反応への適用 ¹⁸などが 次々と報告されている. 特に, 期待されていた g-C₃N₄ の半導体性を利用した光 触媒反応への適用が期待通りに成果を上げている.

Antonietti らにより応用研究が発展した一方で、g-C₃N₄の構造に関しての基 礎研究も進められた.g-C₃N₄ でも他の窒化炭素研究と同様に計算化学に基づい たキャラクタリゼーションが行われている.理想的なg-C₃N₄は Fig. 1-2-3 の平 面構造が積み重なった構造をしており、XRD パターンのシミュレーションでは 実験的に合成されるg-C₃N₄同様に 2 θ = 27°付近に鋭いピークを持つ.そのた め、実験的に合成されるg-C₃N₄ も理想的なg-C₃N₄のように Fig. 1-2-3 のメレ ムポリマーが二次元平面を形成した構造を取っているとする主張がなされてき た.これに対し、Schnick らは¹⁵N・同位体化g-C₃N₄の¹⁵N 固体 NMR のシミュ レーションと実測に基づいて、実験的に合成されるg-C₃N₄が取り得る構造とし て、メレムワイヤー鎖で構成される Fig. 1-2-4 のような平面構造を提示してい る¹⁹.いずれの構造が正しいかは研究者により意見が分かれており、今なお議

¹² S. Matsumoto, E. -Q. Xie, F. Izumi, *Diam. Relat. Mater.* 1999, *8*, 1175.

¹³ S. M. Lyth, Y. Nabae, S. Moriya, S. Kuroki, M. Kakimoto, J. Ozaki, S. J. Miyata, *Phys. Chem. C* **2009**, *113*, 20148.

¹⁴ X. Wang, K. Maeda, A. Thomas, K. Tanabe, G. Xin, J. M. Carlsson, K. Domen, M. Antonietti, *Nat. Mater.* 2009, *8*, 76.

¹⁵ M. Groenewolt, M. Antonietti, *Adv. Mater.* **2005**, *17*, 1789.

¹⁶ B. Kiskan, J. Zhang, X. Wang, M. Antonieti, Y. Yagci, ACS Macro Lett. 2012, 1, 546.

¹⁷ (a) K. K. R. Datta, B. V. S. Reddy, K. Ariga, A. Vinu, *Angew. Chem. Int. Ed.* 2010, 49, 5961. (b) Y. Wang, J. Yao, H. Li, D. Su, M. Antonietti, *J. Am. Chem. Soc.* 2011, 133, 2362.

¹⁸ F. Su, M. Antonietti, X. Wang, *Catal. Sci. Technol.* **2012**, *2*, 1005.

¹⁹ B. V. Lotsh, M. Döblingre, J. Sehnert, L. Seyfarth, J. Senker, O. Oeckler, W. Schnick, *Chem. Eur. J.* **2007**, *13*, 4969.

論が続く問題である.本研究では Schnick らが提示した g-C₃N₄の構造モデルが 正しいと考えて研究を進めた.



Fig. 1-2-3. 理想的な g-C₃N₄の平面構造.



Fig. 1-2-4. Schnick らが提唱する g-C₃N₄の平面構造モデル(青破線は水素結合).

1-3. 多孔性窒化炭素

現在、物質の分離・除去、不安定物質の貯蔵、触媒反応への応用などを目標 に様々な多孔質材料が開発されている.g-C₃N₄のように反応場となる表面の比 表面積(試料重さ当たりの表面積)が極めて小さい材料を,比表面積の大きい 多孔質な材料とするには幾つかの手法がある. その一つが mpg-C₃N₄ 合成に用 いられているハードテンプレート法である.ハードテンプレート法はシリカ 20や ゼオライト²¹などの多孔質材料を固形鋳型剤として材料合成の際に混合し、材 料合成後に鋳型剤を除去して細孔を形成する手法である.mpg-C₃N₄を例に取る と、シリカナノ粒子とシアナミドなどの原料の混合物を調製し.加熱してg-C₃N₄ とシリカナノ粒子の混合物を合成した後、シリカナノ粒子をフッ化水素アンモ ニウム水溶液などで除いて細孔構造を作る(Fig. 1-3-1). 鋳型剤の形状を変える ことで思い通りの細孔形状を与えられるため、均一な細孔を持つ多孔体を合成 するのに向いた手法である.反面、合成プロセスが煩雑である、除去後の鋳型 剤が大量の廃棄物として副生するなどの問題があり、大量合成には向かない. 特に、シリカやゼオライトを用いる場合はフッ化水素アンモニウムやフッ化水 素酸などの取り扱いが危険な試薬を鋳型剤の除去に用いる必要になることも問 題である.



Fig. 1-3-1. mpg-C₃N₄合成の概念図. 丸い部分がシリカの除去によってできる細孔.

²⁰ A. Vinu, K. Ariga, T. Mori, T. Nakanishi, S. Hishita, D. Gelberg, Y. Bando Adv. Mater., 2005, 17, 1648.

²¹ Z. X. Ma, T. Kyotani, Z. Liu, O. Terasaki, A. Tomita *Chem. Mater.*, 2001, 13, 4413.

ハードテンプレート法の問題点を解消した手法がソフトテンプレート法である.これは固形の鋳型剤の代わりに界面活性剤などのミセルを鋳型剤とする手法で、メソポーラスシリカなどの合成に用いられる²².ハードテンプレート法と異なり、鋳型剤の除去は加熱により鋳型剤を焼き飛ばすだけで済むため、比較的大量合成に向いた手法である.反面、鋳型剤を焼き飛ばす温度で分解するような材料やミセルの形成が難しい系には向かない.

ハードテンプレート法やソフトテンプレート法と異なり,鋳型剤を用いない 多孔体の合成法もある.例えば,活性炭の合成では炭化させた原料に水蒸気, 二酸化炭素,酸素などのガスを吹きつけて加熱することで細孔を与えるガス賦 活と言う手法がある²³.また,一般に後処理法(post-synthesis法)と呼ばれる が,材料合成後に薬品処理を施して材料を微粒子化したり,構造変化させるこ とで多孔質化させる手法もある²⁴.これらは鋳型剤を用いる合成に比べると調 製が極めて簡便であるが,反面,手法に汎用性がなく,与えられる細孔も均一 でないケースが多い.

多孔性窒化炭素材料の開発では主に mpg-C₃N₄のようにハードテンプレート 法を用いた多孔質化が進められている.g-C₃N₄は合成時に金属を含んでいると 燃焼・分解するため、シリカ以外の鋳型剤の適用は難しいが、様々な形状のシ リカナノ粒子を用いた研究が行われている²⁵.ソフトテンプレート法はg-C₃N₄ が 500 ℃以上の温度帯で形成される性質上、適用が難しく、ポスト合成法は佐 野らにより検討されているが、g-C₃N₄の耐薬品性が高いために十分な成果は得 られていない²⁶.本研究では調製の簡便さで有利なポスト合成法に取り組んだ.

²² J. Beck, J. C. Vartuli Curr. Opin. Solid State Mater. Sci. 1996, 1, 76.

²³ 江口 活性炭, 66, 7, 682 (1971)

²⁴ N. Li, Y. Li, S. Lu, X. Zhang, J. Chen, D. Niu, J. Gu, J. Shi Sci. Bull. 2015, 60, 1019.

²⁵ (a) K. K. R. Datta, B. V. S. Reddy, K. Ariga, A. Vinu, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2010**, *49*,

^{5961. (}b) M. B. Ansari, H. Jin, M. N. Parvin, A.-E. Park, *Catal. Today* **2012**, *185*, 211. ²⁶ T. Sano, K. Takeuchi, N. Negishi, T. Hirakawa, S. Tsutsui, WO 2011-049085 A1.

1-4. 固体塩基

固体塩基とは文字通り塩基性質を持つ固体のことで、これまでにアルカリ土 類金属酸化物、アルミナ担持金属水酸化物、アルカリ金属イオン交換ゼオライ ト、ハイドロタルサイトなどが報告されている²⁷.本博士論文では多孔質化し た窒化炭素の固体塩基性について述べるが、その際に比較に用いたハイドロタ ルサイトについてここで述べる.

ハイドロタルサイトは Mg₆Al₂(OH)₁₆CO₃・4H₂O の組成の天然に産出する粘 土鉱物である. Fig. 1-4-1 のような構造を持ち,400-500℃で焼成することで 層間の炭酸イオンから二酸化炭素が抜け,マグネシウムとアルミニウムの複合 酸化物に変化する.この複合酸化物に水や水蒸気を作用させると再び層状化合 物となり,層間に水酸化物イオンを持った固体塩基となる.この現象をメモリ 一効果と呼ぶ.この現象を用いるとハイドロタルサイトの層間に様々なアニオ ンを導入することができる.例えば,^tBuO⁻イオンを導入するとアルドール縮合 に高い塩基触媒活性を示すことが知られている²⁸.

本論文では水を溶媒とした塩基触媒反応を検討しているため、焼成後に水を 加えることで塩基性を増すハイドロタルサイトが比較固体塩基触媒として適し ていると考えた.



Fig. 1-4-1. ハイドロタルサイトの構造 29.

²⁷ 触媒学会 『触媒便覧』講談社サイエンティフィック (2008) p.393

²⁸ B. M. Choudary, M. L. Kantam, B. Kavita, Ch. V. Reddy, K. Koteswara Rao, F. Figuaras *Tetrahedron Lett.*, **1983**, *39*, 3555.

²⁹ 海老谷, 松田, 水垣, 金田 *触媒*, **43**(6), 437 (2001)

1-5. 本博士論文の構成について

本章では本研究の背景について整理した.

第2章では安価な試薬のみで簡便に調製可能な多孔性窒化炭素 nanoC₃N₄の 調製方法と比表面積の相関について述べ,高表面積の nanoC₃N₄の調製に濃硫 酸処理と乾燥前のアルコールへの溶媒交換の2点が必要不可欠であることを述 べる.

第3章では nanoC₃N₄に見られる水中に溶け出さない固体塩基性について述べる. この性質は通常の g-C₃N₄には見られない機能であり、この機能と第2章で述べた nanoC₃N₄の細孔が何に由来しているかについて第4章で述べる.

第5章では nanoC₃N₄の特徴を活かした水中塩基触媒反応への適用について 述べる.

第2章 多孔性窒化炭素 nanoC₃N₄の開発

2-1. はじめに

本章では私が開発した多孔性窒化炭素 *nano*C₃N₄の調製方法と比表面積の相関について述べる.

緒言で述べたように、多孔性窒化炭素材料は電極材、光触媒、触媒担体などの応用が期待されているが、既報の多孔性窒化炭素材料はハードテンプレートを利用した mpg-C₃N₄³⁰が中心で、鋳型剤の除去にフッ化水素アンモニウムなどの危険な試薬を必要とする、目的の多孔性窒化炭素以上に大量のフッ化ケイ素が副生するなど問題点が多い.また、ハードテンプレート法は細孔構造の制御には適してはいるが、プロセスが煩雑で大量合成には向かない.界面活性剤などを鋳型剤とするソフトテンプレート法やポスト処理による多孔質化は調製が簡便であるが、g-C₃N₄は原料を 550 ℃で加熱分解して合成されるために、ソフトテンプレート法を適用することが難しい.また、ポスト処理での多孔質化は佐野らによって酸処理・塩基処理による多孔質化が検討されているものの、g-C₃N₄ は薬剤耐性が高いために有効でなく、高圧容器中、150℃での処理でも70 m²/g 程度の比表面積しか得られない³¹.

本研究では g-C₃N₄の構造に着目し, Fig. 2-1-1 のようにメレムポリマー鎖を 剥離させることで多孔質化させることを検討した.その際,種々の酸・塩基で の処理を行ったところ,濃硫酸でのみ特異的に g-C₃N₄が溶液中に完全に分散す ることが分かった.濃硫酸は溶媒として利用されることは多くないが,有機物 をよく溶かす性質があり,特に,Kevlar[®]繊維(ポリパラフェニレンテレフタル アミド)のように,通常の有機溶媒に全く不溶な材料でも溶解させることがで き,実際に紡錘に使用されている³².Kevlar[®]繊維も Fig. 2-1-2 のように水素結 合と芳香環同士の相互作用で堅牢な構造を持ち,化学的に極めて安定である点 で g-C₃N₄と同様であり,g-C₃N₄のメレムポリマー鎖剥離の際の分散剤として濃

³⁰ F. Goettmann, A. Fischer, M. Antonietti, A. Thomas, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2006**, *45*, 4467.

³¹ T. Sano, K. Takeuchi, N. Negishi, T. Hirakawa, S. Tsutsui, WO 2011-049085 A1.

³² Tanner, D. *R&D Innovator* **1995**, *4*, #184 online article:

http://www.winstonbrill.com/bril001/html/article_index/articles/151-200/article184_bo dy.html

硫酸が適しているのではないかと考えた.



Fig. 2-1-1. 本研究における g-C₃N₄多孔質化機構の概念図.



Fig. 2-1-2. Kevlar®繊維の構造(青点線は水素結合).

本章では,第2節で原料となる g-C₃N₄の合成,第3節で濃硫酸処理による g-C₃N₄多孔質化の検討を,第4節ではその結果見出された多孔質化の手法の最 適化と,開発した 150 m²/g 以上の比表面積を持つ多孔性窒化炭素 *nano*C₃N₄に ついて述べる.

2-2. g-C₃N₄の合成

原料となる g-C₃N₄ は文献 ³³を参考に,メラミンを空気下,550 ℃で 4 時間加熱処理することで合成した(Scheme 2-2-1). この状態ではメラミンやメレムのオリゴマーが不純物として存在するため,得られた g-C₃N₄ を磨り潰した後,同条件で再加熱を行い,不純物と焼きムラを除いた.こうして得られた g-C₃N₄ を以降では通常の g-C₃N₄ として記載する.





melamine

2-3. post-synthesis 法による g-C₃N₄多孔質化の検討

合成した g- C_3N_4 に酸処理による多孔質化の検討を行った.まず, g- C_3N_4 を 濃硫酸中で撹拌したところ, Fig. 2-3-1 のように g- C_3N_4 が濃硫酸中で完全に分 散し, 撹拌を止めても乳液のような状態を維持した.一方, 濃塩酸, 酢酸, 水 酸化ナトリウム水溶液などの他の酸及び塩基ではg- C_3N_4 は撹拌を止めると沈降 し, 希硫酸でも同様で, 濃硫酸でのみ特異的に起こる現象であった.





Fig. 2-3-1. 濃硫酸中で g-C₃N₄ が完全に分散した様子.

濃硫酸中に懸濁分散したg-C₃N₄

³³ T. Sano, K. Takeuchi, N. Negishi, T. Hirakawa, S. Tsutsui, WO 2011-049085 A1.

g-C₃N₄がメレムポリマー鎖で形成されているのであれば、この懸濁状態は濃 硫酸の強力な溶解性により、ポリマー鎖の剥離・分散が起こった結果だと考え られる.そこで、この状態を利用して Scheme 2-3-1 のように剥離した板状のメ レムポリマー鎖が作る空隙によって多孔質化が行えるのではないかと考えた.



Scheme 2-3-1. 本研究における g-C₃N₄多孔質化機構の概念図.

まず、g-C₃N₄を濃硫酸中で完全に分散させた後、6 時間撹拌し続けた.水で 十分に洗浄を行うと Fig. 2-3-2 のような白色の泥状物質が得られた.この泥状物 質を 120 °C で加熱真空乾燥させたところ、淡黄色の非常に硬い塊状の固体が得 られた.この固体の細孔構造を窒素吸着測定により調べたところ、 $5m^2/g$ の比表 面積しかなく、通常の g-C₃N₄ (8 m²/g)よりもかえって細孔構造が失われていた.



Fig. 2-3-2. g-C₃N₄を濃硫酸処理して得られる白色泥状物質.

この非多孔性の窒化炭素は水素結合を形成しやすい水分子が、同様に水素結 合を形成しやすいメレムポリマー鎖間に入り込み、水素結合により、g-C₃N₄よ りも稠密な構造を作っているために形成されたと考えられる.g-C₃N₄を構成す るモノマーのメレムと水の相互作用は Schnick らが報告している.水熱処理を 行ったメレムは Fig. 2-3-3 のように元のメレム同士が水素結合で相互作用する 結晶構造から、水を包接し、水とメレムで水素結合を作る結晶構造をとる.こ こで得られた非多孔質の窒化炭素もこれと同様に、試料乾燥の過程で過剰な水 が失われ、Fig. 2-3-3 の抱水構造に類する稠密構造をとり、細孔構造を失ったと 考えられる.



Fig. 2-3-3. 抱水メレム結晶(左)と結晶性メレム(右)の水素結合様式³⁴.

g-C₃N₄の多孔質化を阻害している水分子を除くために,乾燥前に水を除去することを考えた.そのために,水と完全に混和し,かつ,窒化炭素に水素結合を過剰に形成しない溶媒での洗浄が必要であると考え,アルコールへの含有溶媒の交換を試みた.

³⁴ S. J. Makowski, P. Köstler, W. Schnick Chem. Eur. J. 2012, 18, 3248.

g-C₃N₄を硫酸処理した後,十分な水洗をして得られる白色泥状物質をエタノ ール中で撹拌した後,濾過し,120 ℃で真空乾燥を行うと石状の塊にはならず, 淡黄色の粉末が得られた.この粉末の細孔構造を窒素吸着測定により調べたと ころ,123 m²/g と非常に大きい比表面積を示した.

この粉末は **Fig. 2-3-4** の赤線で示す細孔径分布特性を示し、均一な細孔は持たず、マイクロ孔からメソ孔の領域に広く細孔径が分布特性を示し、このことからこの粉末をナノポーラスカーボンナイトライド (nanoporous carbon nitride; *nano*C₃N₄) と名付けた.



Fig. 2-3-4. H₂SO₄/nanoC₃N₄(赤)とg-C₃N₄(黒)のDH 細孔径分布.

2-4. nanoC₃N₄ 合成条件の最適化

前節で述べたように、濃硫酸での処理とエタノールでの洗浄が $nanoC_3N_4$ (ナ ノポーラスカーボンナイトライド)の合成に重要であると考え、合成条件の最適 化を行った. $nanoC_3N_4$ の合成は Scheme 2-4-1 に示すように大きく分けて【酸 処理】、【塩基処理】、【溶媒交換】、【乾燥処理】の4 ステップに分けられる.前 節の議論から、細孔構造の形成には【酸処理】だけでなく【溶媒交換】が重要 であり、【塩基処理】は残留硫酸の除去に必要であるが、この処理が細孔形成に 影響を与える可能性がある.そこで,この3ステップの条件を変えた場合に細 孔構造がどのように変化するかを窒素吸着測定により調べた.



Scheme 2-4-1. nanoC₃N₄合成スキーム.

結果を Table 2-4-1 に示す.まず,【酸処理】に関しては,濃硫酸で処理する時間は *nano*C₃N₄の細孔構造の形成に大きな影響は与えなかった(Entry 2, 3). 濃硫酸に代えて濃塩酸,酢酸,希硫酸,水酸化ナトリウム水溶液などの他の酸, 塩基を用いた場合,g⁻C₃N₄に比べると僅かな比表面積の増加は見られるものの, 十分な細孔構造は得られなかった(Entry 1, 3, 6, 9 - 12).濃硫酸以外の酸や塩 基では g⁻C₃N₄ が完全に分散する現象が見られず,濃硫酸の強力な分散能力が *nano*C₃N₄ の調製には必須であることが分かった.

次に、【溶媒交換】に関しては、エタノールの代わりにメタノールを用いても 細孔構造の形成に影響はなかった(Entry 3, 4).一方で、溶媒交換の回数を2 回に増やしたところ、比表面積に 20-40 m²/g 程度の増加が見られた(Entry 3, 7 -9).このことから窒化炭素中に残留している水は試料乾燥時に形成されてい た細孔を壊してしまう阻害要因であり、十分な溶媒交換が重要であることが分 かった. 最後に【塩基処理】の影響は,比表面積の微増と細孔容積の微減が確認できた(Entry 3, 7 - 9). 試料調製時に硫酸成分が残留するため,その除去に行っている工程であり,少なくとも細孔形成には大きな影響は与えないことが分かった.

	酸	酸処理時間	塩基処理	交換溶媒	交換回数	BET	DH
Entry						比表面積	細孔容積
			(h)				(m²/g)
1	-	-	-	-	-	8	0.04
2	c. H ₂ SO ₄	6	-	EtOH	1	123	0.41
3	c. H ₂ SO ₄	1	-	EtOH	1	125	0.37
4	c. H ₂ SO ₄	1	-	MeOH	1	122	0.38
5	c. H_2SO_4	1	-	-	-	4	0.01
6	c. HCl	1	-	EtOH	1	12	0.09
7	c. H_2SO_4	1	あり	EtOH	1	132	0.32
8	c. H_2SO_4	1	-	EtOH	2	148	0.45
9	c. H_2SO_4	1	あり	EtOH	2	177	0.39
10	-	-	あり	EtOH	2	10	0.06
11	H_2SO_4 a	1	あり	EtOH	2	18	0.09
12	AcOH	1	あり	EtOH	2	12	0.09

Table 2-4-1. 合成条件による細孔構造の変化.

a濃硫酸:水=1:1の体積比で調製した希硫酸を用いた.

これらの結果から、1)濃硫酸を他の酸や塩基で代用することはできないが、 処理時間を長くする必要はなく、g- C_3N_4 を濃硫酸中に分散させることが重要で ある、2)【溶媒交換】を十分に水を除くことでより大きい比表面積が得られる、 3)【塩基処理】は細孔構造にわずかな変化を与えるが、この工程によって細孔構 造が壊れることはなく、用途に応じて処理を行えば良い、の3点が分かった.

以降では、**Table 2-4-1 Entry 9**に当たる、濃硫酸処理を1 時間行い、1 M 水酸化ナトリウム水溶液で塩基処理し、エタノールによる溶媒交換を2回行う方法で調製した *nano*C₃N₄を標準の *nano*C₃N₄とし、用いた試薬の種類を変えた場合は(試薬名)/*nano*C₃N₄のように記述する.例えば、エタノールに替えて2-ブタノールを交換溶媒とした場合、2-BuOH/*nano*C₃N₄と記載する.また、特に塩基処理を行わずに調製した *nano*C₃N₄は H₂SO₄/*nano*C₃N₄と記載する.

2-5. 用いるアルコールとアルカリ金属水酸化物が nanoC₃N₄の細

孔形成に与える影響

【論文誌に投稿予定であるため除外】

2-6. まとめ

本章では $nanoC_3N_4$ の開発と調製条件の最適化について述べた. 濃硫酸に分散させた g-C₃N₄を洗浄後, アルコールでの十分な溶媒交換を行い, 系中の水を除くことで約 180 m²/g の高表面積窒化炭素が得られることが分かった. これは現在多く利用されている多孔性窒化炭素 mpg-C₃N₄(約 180 m²/g)と同等の比表面積である. $nanoC_3N_4$ は合成に鋳型剤を必要とせず, mpg-C₃N₄に比べると非常に調製が簡便であり,特に工業的に利用しやすい多孔性窒化炭素の開発に成功した. また,細孔形成に関しては用いる塩基やアルコールの種類は大きな影響を与えないことも明らかにした.

次の章では $g-C_3N_4$ では見られない $nanoC_3N_4$ 特有の機能について述べる.

実験項

<u>g-C₃N₄の合成</u>

文献 ³⁵を参考に, メラミン 30gをアルミナるつぼに入れ, マッフル炉(FP-32, ヤマト科学㈱)で空気下,2℃/minで550℃まで昇温後,4時間加熱を行い, g-C₃N₄ 黄色固体 17-18gを得た.得られた g-C₃N₄は乳鉢で十分にすり潰し,さ らに, g-C₃N₄ 黄色粉末 30gを同条件で加熱し, g-C₃N₄ 黄色粉末 29.6gを得た. これを標準の g-C₃N₄ として用いた.

一般的な nanoC₃N₄の合成

g-C₃N₄ 2.0 g を濃硫酸 30 mL に分散させ, 室温で 1 時間撹拌した後, この g-C₃N₄懸濁硫酸を十分に冷やした蒸留水 100 mL 中に氷浴中でゆっくりと流し 込んだ. 更に蒸留水を加えて 250 mL 溶液とし, 5630 G で遠心機にかけ, 上澄 み液を廃棄した.その後,蒸留水を加え,遠心分離することを上澄み液の pH が 5-6 になるまで繰り返し(4回程度), さらに, 蒸留水 200 mL 中で室温下 1 時間 撹拌後に遠心分離することを上澄み液の pH が中性になるまで繰り返し(2 回程 度), 白色泥状窒化炭素を得た. この白色泥状窒化炭素に1M水酸化ナトリウム 水溶液を 20 mL 加え, 室温で1 時間撹拌した. その後, 蒸留水を加え, 遠心分 離することを上澄み液の pH が 8-9 になるまで繰り返し(5 回程度),蒸留水 200 mL 中で室温下1 時間撹拌後に遠心分離することを上澄み液の pH が中性にな るまで繰り返した(4回程度). さらに, 蒸留水 200 mL 中で室温下 12 時間撹拌 後に遠心分離し, 黄色泥状窒化炭素を得た. この黄色泥状窒化炭素をエタノー ル 200 mL 中で室温下1 時間撹拌し遠心分離する操作を2回行った.得られた 淡黄色粉末をエタノール 30 mL 中に分散させ、エバポレーターでエタノールを 除いた後、そのまま粗乾燥を行った.最後に、120 ℃、3 時間真空乾燥し、 *nano*C₃N₄の淡黄色粉末 1.5 g を得た.

なお,遠心洗浄の代わりに吸引濾過を行なっても同様の試料が得られたが, 細孔構造に大きな差異は見られなかった.

³⁵ T. Sano, K. Takeuchi, N. Negishi, T. Hirakawa, S. Tsutsui, WO 2011-049085 A1.

窒素吸着測定

窒素吸着測定は日本ベル㈱製 BELSORP 28SA を用いた.測定はサンプル量約100 mgを用いて77 K下で行った.比表面積測定は Brunauer-Emmett-Teller (BET)法で,細孔容積と細孔径分布は Dollimore-Heal(DH)法で解析した.

<u>試薬</u>

メラミン, 濃硫酸, 酢酸, 濃塩酸, エタノール, メタノール, 2-プロパノー ル, 2-ブタノールは関東化学(㈱より購入したものを使用した. 蒸留水は(制大和商 店より購入したものを使用した.

第3章 *nano*C₃N₄に発現する新たな機能

3-1. はじめに

この章ではg- C_3N_4 から nano C_3N_4 に変換することで現れる3つの新たな機能 について述べる.1つ目はアルカリ金属イオンの選択的固定化能,2つ目は水中 に溶け出さない固体塩基性,3つ目は前章で触れた2-ブタノール使用時の色の 変化である.いずれも特定金属種の除去や固定化,通常の塩基では不可能な水 中での固体塩基としての利用,光触媒能のチューニングなどに展開し得る興味 深い機能である.

3-2. 選択的アルカリ金属イオン固定化能

【論文誌に投稿予定であるため除外】

3-3. 水中に溶け出さない固体塩基性

【論文誌に投稿予定であるため除外】

3-4.2-ブタノールで誘起する UV 吸収帯の変化と光触媒能

【論文誌に投稿予定であるため除外】

3-5. まとめ

本章では通常の g-C₃N₄にはなく, *nano*C₃N₄化することで初めて発現する 3 つの機能についてまとめた. 2-ブタノールによる赤い着色は原因が特定できていないが, アルカリ金属イオンの選択的固定化, 水中に溶出しない固体塩基性, mpg-C₃N₄ よりも高い光触媒活性はいずれも次章で述べる *nano*C₃N₄ の構造に起因するものである.

次章ではこれらの機能獲得も含めたg-C₃N₄から*nano*C₃N₄への構造変化について述べる.

実験項

*nano*C₃N₄の調製は第2章の実験項に準ずる.

X線光電子分光法(XPS)

測定にはアルバック・ファイ(㈱製 PHI 5000 VersaProbe を用いた. X 線源に Al モノクロ線源を使用し、ビーム径 100 μm,帯電中和銃使用して 0-1400 eV を走査した.測定試料はカーボンテープでステージ上に固定した.

誘導結合プラズマ発光分析 (ICP-OES)

測定には SII ナノテクノロジー社製 SPS5520 を用いた. 試料 50 mg をマイ クロ波装置にて湿式分解処理後,最終重量を 10 g とし,適宜希釈を行った.

pH 測定

試料調製に用いる蒸留水は超音波照射下で窒素ガスバブリングを行い,二酸 化炭素の脱気を行った蒸留水を用いた.測定にはメトラー・トレド社製 340 pH メーターを使用し, pH プローブには InLab Easy BNC を用いた.装置の校正 は pH 6.76 と pH 9.18 の 2 点で行った.

懸濁液の遠心分離

試料 375 mg と脱気した蒸留水 15 mL を遠沈管に加え,十分に懸濁させた後 にトミー精工製 Suprema 21 で遠心分離を行った.ローターにはTA-22 を用い, 15 mL 遠沈管にアダプタを付けて操作を行った.

ハイドロタルサイトの焼成

ハイドロタルサイトは和光純薬工業から購入した,組成が Mg₆Al₂(OH)₁₆CO₃・4H₂Oのものを使用した.ハイドロタルサイト 624 mgを窒 素気流下で焼成した.焼成条件は、425℃まで 105 分で昇温し、450℃まで 15 分で昇温した後、450℃を4時間維持した.その後、窒素気流下で放冷を行い、 室温まで放冷し、386 mgの焼成したハイドロタルサイトを得た.焼成後は速や かに脱気した蒸留水を加えて使用した.

チオアニソールの光酸化

ナスフラスコ中で1mmolの光触媒 10-50 mg, アセトニトリル3mL, イソ ブチルアルデヒド2mmol, チオアニソール1mmolを加え, 酸素バブリング を行いながら撹拌を行った. 反応は25 ℃の水浴中で行い,420 nm もしくは550 nm のカットオフフィルターを取り付けた三永電機製作所製 キセノンラプ XEF-501S で光照射を行った. 収率はガスクロマトグラフィーで決定した.

第4章 nanoC₃N₄の構造解析と機能発現機構の解明

4-1. はじめに

本章では *nano*C₃N₄の構造解析と第3章で述べた *nano*C₃N₄特有の機能がど のように発現するかについて論じる.第2章ではg-C₃N₄を濃硫酸で剥離・多孔 質化させて多孔性窒化炭素を開発した.この際に想定した *nano*C₃N₄の構造が 分析結果に矛盾しないかの検討を行う.

g-C₃N₄自体にも言えるが,窒化炭素の構造を確実に示す証拠を見出すことは 非常に難しい. TEM による観察は規則性構造がないために有用な情報を与えな い.窒化炭素材料は発光 X 線強度の低い軽元素のみで構成されているため, XAFS などの放射光分析も適さない.結晶性の高い軽元素材料であれば,単結 晶 X 線回折で構造を決められるが,結晶性の低い軽元素材料のキャラクタリゼ ーションは現在も難しい分析の一つである ³⁶.

本研究でも $nanoC_{3}N_{4}$ の精密な構造解析は難しく、複数の分析結果に照会し ながら、g- $C_{3}N_{4}$ の構造モデルから想定される $nanoC_{3}N_{4}$ の構造モデル (Fig. 4-1-1) に矛盾しないかを確認することで、モデルの妥当性を議論することに努 めた.



Fig. 4-1-1. g-C₃N₄の構造モデルから推定される nanoC₃N₄の構造モデル.

³⁶ 村松康司 "放射光軟X線分光法による炭素材料の精密状態分析"(2007年炭素材料学会10 月セミナー)

本検討に当たり,第1章でも述べたように,元になる g-C₃N₄の主骨格をメレ ムポリマー鎖の集合体であると解釈して検討を進めた.近年,広くメラミンな どの加熱分解物を g-C₃N₄ と呼称しているのが現状であり,多くの研究で Fig. 4-1-2 のような平面方向もグラファイト状に骨格形成したモデルが示されてい る.これは層状化合物をグラファイト様化合物と呼んだために生じた誤解であ り,この化合物の実体は Lotsch らが述べているように,"メロン (melon)",も しくは"Liebig のメロン (Liebig's melon) "と呼ぶべきヘプタジンポリマーの層 状集合体であり,平面方向の構造は Fig. 4-1-3 のようにメレムポリマー鎖が相互 作用して形成していると考えるべきである ³⁷. Lotsch, Schnick らの ¹⁵N MAS NMR による解析で,各種アミン部位の存在の観測,及びその相互作用について 議論しているが ³⁸,本研究では元素分析に基づいた考察を行った.



Fig. 4-1-2. 理想的な g-C₃N₄の平面構造.

³⁷ V. W.-h. Lau, I. Moudrkovski, T. Botari, S. Weinberger, M. B. Mesch, V. Duppel, J. Senker, V. Blum, B. V. Lotsch, *Nat. Commun.* **2016**, *7*, 12165.

³⁸ B. V. Lotsh, M. Döblingre, J. Sehnert, L. Seyfarth, J. Senker, O. Oeckler, W. Schnick, *Chem. Eur. J.* **2007**, *13*, 4969.



Fig. 4-1-3. Schnick らが提唱する g-C₃N₄の平面構造モデル(青破線は水素結合).

【論文誌に投稿予定であるため除外】

4-2. 窒素吸着測定による nanoC₃N₄の分析

nanoC₃N₄の細孔構造を評価するため, nanoC₃N₄, H₂SO₄/nanoC₃N₄, g⁻C₃N₄ の窒素吸着測定を行ったところ, **Fig. 4-2-1**の窒素吸着等温線が得られた. nanoC₃N₄, H₂SO₄/nanoC₃N₄では原点付近の低相対圧域での鋭い立ち上がりが あり, g⁻C₃N₄と異なりマイクロ孔が存在していることが分かる. また, メソ孔 に由来するヒステリシスも中~高相対圧域で確認できた.



Fig. 4-2-1. nanoC₃N₄, H₂SO₄/nanoC₃N₄, g-C₃N₄の窒素吸着等温線.

Brunauer-Emmett-Teller (BET)法, Dollimore-Heal (DH)法でこの結果を 解析したところ, **Table 4-2-1** の BET 比表面積と DH 細孔容積, **Fig. 4-2-2** の DH 細孔径分布図が得られた. g-C₃N₄に比べると *nano*C₃N₄は BET 比表面積が 18 倍以上, DH 細孔容積が 4 倍以上と大きく増加した. また, DH 細孔径分布 は 3-4 nm をピークとして, マイクロ孔~メソ孔領域に広く細孔径が分布してい た.

試料	BET 比表面積(m²/g)	DH 細孔容積(cm³/g)
$nano$ C $_3$ N $_4$	177	0.39
H_2SO_4 /nano C_3N_4	148	0.45
g - C_3N_4	8	0.09

Table 4-2-1. nanoC₃N₄, H₂SO₄/nanoC₃N₄, g-C₃N₄の BET 比表面積と DH 細孔容積.



Fig. 4-2-2. nanoC₃N₄, H₂SO₄/nanoC₃N₄, g-C₃N₄のDH 細孔径分布図.

均一な細孔で構成されていないのは、剥離した板状のメレムポリマー鎖がラ ンダムに配向していることによると考えられ、提唱するモデル(Fig. 4-1-1)に矛 盾しない. また、第2章で述べた様に、 $H_2SO_4/nanoC_3N_4$ は調製時に水を含ま せた状態から乾燥させるとg- C_3N_4 よりも比表面積、細孔容積が小さくなる. こ の現象は $nanoC_3N_4$ でも観測された.

Fig. 4·2·3 は水中で加熱還流処理した $H_2SO_4/nanoC_3N_4$ の窒素吸着等温線が 再び試料を乾燥させる前に含んでいる溶媒の種類で細孔の状態がどう変化する かについて調べたものである. **Table 4·2·2**, **Fig. 4·2·4** に BET 法, DH 法によ る解析の結果を示した.水中で加熱還流後の $H_2SO_4/nanoC_3N_4$ を水を含んだ状 態でそのまま乾燥させると、大きく細孔構造は失われた (図表中では $H_2O@H_2SO_4/nanoC_3N_4$ と記述した).一方,試料調製時と同様,溶媒交換を行 って含まれる水をエタノールに置き換えた状態で乾燥させると、細孔構造は完 全 に 回 復 し た (図表中 で は EtOH@H_2SO_4/nanoC_3N_4 と 記 述 し た). $H_2O@H_2SO_4/nanoC_3N_4$ で細孔構造が大きく失われるのは水がメレムポリマー 鎖に強く水素結合し、水が媒介してメレムポリマー鎖同士を結びつけて稠密な 構造をとったことによると考えられる.これは g-C_3N_4 には見られない現象であ り、*nano*C_3N_4の構造モデルの妥当性を強く支持する結果である.



Fig. 4-2-3. 水中で加熱還流後の H₂SO₄/nanoC₃N₄の乾燥前の状態による吸着等温線の変化. H₂O@H₂SO₄/nanoC₃N₄, EtOH@H₂SO₄/nanoC₃N₄は H₂SO₄/nanoC₃N₄を水中での加熱還流後, それぞれ水,エタノールを含んだ状態で再び乾燥させた試料.

Table 4-2-2. 水中で加熱還流後の H₂SO₄/*nano*C₃N₄の乾燥前の状態による BET 比表面積と DH 細孔容積の変化.

試料	BET 比表面積(m²/g)	DH 細孔容積(cm³/g)
H_2SO_4 /nano C_3N_4 [a]	125	0.373
$H_2O@H_2SO_4/nanoC_3N_4$	66	0.217
EtOH@H2SO4/nanoC3N4	133	0.423

[a] この実験に用いた H₂SO₄/*nano*C₃N₄は試料調製時に1度しか溶媒交換していないため,通常の H₂SO₄/*nano*C₃N₄より表面積は小さい.



Fig. 4-2-4. 水中で加熱還流後の H₂SO₄/nanoC₃N₄の乾燥前の状態による DH 細孔径分布の変化.

一方で,第2章で述べたように硫酸イオンの残留・除去操作は細孔構造に大きな影響を与えなかった.このことから,濃硫酸処理の際に *nano*C₃N₄の細孔構造がほぼ出来ていることが分かる.

本節では $H_2SO_4/nanoC_3N_4$ と *nano*C_3N_4の窒素吸着測定による細孔構造評価 から、考案した *nano*C_3N_4の構造モデルの妥当性を論じた.

4-3. 粉末 X 線解析による nanoC₃N₄の分析

nanoC₃N₄の構造を評価するため, nanoC₃N₄, mpg-C₃N₄, g-C₃N₄を粉末 X 線解析した(Fig. 4-3-1). g-C₃N₄(黒のパターン)の層構造由来の 27.8°付近 の鋭いピークが, nanoC₃N₄(赤のパターン)では大きく崩れている. 同じ多孔 質の mpg-C₃N₄(青のパターン)でもこのピークの強度は弱く観測されるが,同 程度の比表面積にも関わらず, nanoC₃N₄では極端にピークが崩れている. この ことから,硫酸処理によって g-C₃N₄の微粒子化が起こってピークが弱く広幅化 したのではなく,層構造が剥離・分散・再凝集をして不規則な配向をとり,多 孔質化したことが分かる.



Fig. 4-3-1. nanoC₃N₄, H₂SO₄/nanoC₃N₄, g-C₃N₄の粉末 X 線回折パターン.

この積層構造の崩れは H₂SO₄/nanoC₃N₄ でより顕著に観測される. Fig. 4-3-2 に g-C₃N₄ (黒), nanoC₃N₄ (赤), H₂SO₄/nanoC₃N₄ (青)の XRD パターンを 重ね合わせたものを示した. H₂SO₄/nanoC₃N₄ で層構造の回折ピークが大きく 崩れていることが分かる. これはメレムポリマー鎖が残留硫酸によりプロトン 化することでポリマー鎖架橋位のアミノ基が sp³混成軌道を形成し, 骨格に捻れ が生じてポリマー鎖の再積層を抑制しているためであると考えられる. そのた め, 【塩基処理】で残留硫酸を除いた nanoC₃N₄ では積層を示すピークがある程 度回復している.



Fig. 4-3-2. nanoC₃N₄と H₂SO₄/nanoC₃N₄の層構造由来のピークの崩れ方の比較.

4-4. 固体 NMR 法による nanoC₃N₄の分析

 $nanoC_3N_4$ の構造を評価するため、 $nanoC_3N_4$, H₂SO₄/nanoC₃N₄, g-C₃N₄の ¹³C 固体 NMR 測定を行った(**Fig. 4-4-1**). *nano*C₃N₄, H₂SO₄/nanoC₃N₄ とも に g-C₃N₄ と同様に図中に示したヘプタジン骨格中の C1, C2 に帰属される sp² 炭素のピークのみが確認された.従って、濃硫酸処理に伴うメレムポリマー鎖 の分解は起こっていない.

硫酸イオンの残留の影響は、 $H_2SO_4/nanoC_3N_4$ のスペクトル中に C2 のピー クの右すそ部分の盛り上がりで認められた(Fig. 4-4-1 中の↓マークで示した部 分). この盛り上がりは *nano*C₃N₄では全く見られなかったことから、硫酸によ るメレムポリマー鎖へのプロトン化に由来すると考えられる. 前節でも議論し たように、プロトン化によってメレムポリマー鎖の架橋位の窒素原子が sp³ 混成 をとると、共役系が広がる板状分子のメレムポリマー鎖に捻れが生ずる. この 捻れがメレムポリマー鎖の配向を変えて、C2 の化学シフトが異なる成分になっ て観測されたものと考えられる. 第3章で議論したように、XPS 測定の結果でも残留硫酸は【塩基処理】によって完全に除去され、ナトリウム由来のピークが現れるほかは g-C₃N₄ と *nano*C₃N₄ の間に変化は認められなかった.このことと合わせ、¹³C CP MAS NMR スペクトルの変化が H₂SO₄/*nano*C₃N₄ でわずかに認められるのみで、g-C₃N₄ と *nano*C₃N₄は同一の NMR スペクトルを示していることは濃硫酸処理 がポリマー鎖の剥離・分散のみに寄与していて、骨格の分解は起こさないことを示している.



化学シフト / ppm

Fig. 4-4-1. *nano*C₃N₄, H₂SO₄/*nano*C₃N₄, g-C₃N₄の¹³C-CP/MAS NMR スペクトル (*はスピ ニングサイドバンド).

【論文誌に投稿予定であるため除外】

4-5. 赤外分光法による nanoC₃N₄の分析

【論文誌に投稿予定であるため除外】

4-6. 紫外・可視分光法による nanoC₃N₄の分析

【論文誌に投稿予定であるため除外】

4-7. 走査型電子顕微鏡による nanoC₃N₄の観察

【論文誌に投稿予定であるため除外】

4-8. クロロホルム吸着 nanoC₃N₄の¹H MAS NMR 測定を用いた nanoC₃N₄の固体塩基性評価

【論文誌に投稿予定であるため除外】

4-9. 量子化学計算によるアルカリ金属イオン固定化部位構造の 考察

【論文誌に投稿予定であるため除外】

4-10. まとめ

本章では nanoC₃N₄の構造解析とそれに基づく機能発現のメカニズムに関し て述べた. 冒頭で示した nanoC₃N₄の構造モデル(Fig. 4-1-1)に矛盾するよう なデータは見つからず,特に,粉末 X 線解析,固体 NMR 法,赤外分光法によ る解析結果は本モデルを強く支持した.また,nanoC₃N₄が剥離したメレムポリ マー鎖で形成されているのであれば,ポリマー鎖同士の水素結合により安定化 されていたアミン上のプロトンが塩基によって容易に抜けてマクロアニオン化 し,それが原因でアルカリ金属イオンの固定化能と固体塩基性が発現すること をクロロホルム吸着 nanoC₃N₄の¹H MAS NMR 測定と量子化学計算による考 察から説明した.以上から,nanoC₃N₄は Fig. 4-10-1 のような乱雑に配向した メレムポリマー鎖を主骨格とし,その一部が脱プロトン化してアルカリ金属イ オンを固定化した構造であると考えられる.



g-C₃N₄



Fig. 4-10-1. 推定される nanoC₃N₄の構造.

次章では nanoC₃N₄の最も大きな特徴である水に溶出しない固体塩基として 働くという特徴を活かした水を溶媒とした固体塩基触媒反応への適用について 述べる.

実験項

粉末X線解析

測定は Bruker 社製 D8 ADVANCE で、ガラス製ホルダを用い、スリット幅 は 0.6 mm で行った.

固体 NMR 法

測定は Bruker 社製 AV 400III WB で 4 mm のサンプルチューブを用い, MAS 回転数 8000 Hz で行った.

赤外分光法

測定には日本分光㈱製 FT/IR-6300 を用いた. 試料はヌジョールに少量分散 させた後, NaCl 板に挟み, 窒素雰囲気下で測定を行った.

紫外・可視分光法

測定には日本分光㈱製 V-550 を用いた. 試料は拡散反射測定用のホルダに入れて測定を行った. 測定データは Kubelka-Munk 変換を行った.

走査型電子顕微鏡による観察

観測は㈱キーエンス製 VE-9800 を用いて行った. 試料はアルミ製ステージ台 にカーボンテープを用いて貼り付けた.

【論文誌に投稿予定であるため除外】

第5章 nanoC₃N₄の水中固体塩基触媒反応への適用

5-1. はじめに

本章では *nano*C₃N₄の水中に溶出しない塩基特性を活かした水中での Knoevenagel 縮合, ニトロアルドール反応への適用について述べる.

第4章までで述べたように $nanoC_3N_4$ は水に塩基点が溶け出さない固体塩基 として働くという特徴がある. 一般的に固体塩基として広く用いられているの は MgO, CaO などの金属酸化物, ハイドロタルサイトなどの複合金属水酸化物 や, ゼオライト, アニオン交換樹脂などが知られている. しかし, 金属酸化物 やゼオライトは水や二酸化炭素で塩基成分の溶出や失活が起こる³⁹. イオン交 換樹脂は水中で用いられることが多いが, 加熱条件下で機能部位の脱離が起こ るため, 固体塩基として働くアニオン交換樹脂は 60°C以下で使用される. 本章 では水中で使用可能な固体塩基としての $nanoC_3N_4$ の利用について検討した.

5-2. Knoevenagel 縮合への適用

【論文誌に投稿予定であるため除外】

5-3. 水中ニトロアルドール反応への適用

【論文誌に投稿予定であるため除外】

³⁹ 触媒学会 『触媒便覧』 講談社サイエンティフィック (2008).

5-4. まとめ

本章では $nanoC_3N_4$ の水中塩基触媒反応への適用について述べた. Knoevenagel 縮合では溶媒などの影響が敏感に現れる傾向があり、これを用い て水をはじめとするプロトン性の極性溶媒が $nanoC_3N_4$ の活性向上に良いとい うことを示した.また、第4章の議論と合わせて $nanoC_3N_4$ 上でプロトン性極 性溶媒に誘起されて新たな塩基点が現れるメカニズムを示し、同様の特徴を持 つハイドロタルサイトとの触媒活性、水層への塩基成分の溶け出しやすさにつ いてニトロアルドール反応で議論した.

実験項

本章で用いた蒸留水は全て超音波照射下で窒素ガスバブリングを行い、十分 に脱気したものを用いた.

本章で用いた有機試薬は、アセトアルデヒドは分別蒸留、それ以外の試薬は 蒸留または減圧蒸留で使用直前に精製して使用した.

【論文誌に投稿予定であるため除外】

第6章 総括

現代社会において、通常では困難な反応を実現し、廃棄物の少ないエコな工 業を支える触媒の重要性は改めて述べるまでもないが、昨今、その触媒の使わ れ方は新しいステージに入りつつある. それはマイクロフローリアクターが研 究レベルから実用レベルに移りつつあるためで,特に液相反応における固体触 媒の使われ方は劇的に変化するものと思われる.即ち,バッチ条件での固体触 媒反応はそのスケールが大きくなればなるほど触媒の撹拌などの問題がついて 回っていたが、フローリアクターではカートリッジに組み込んだ固体触媒に溶 液を通すだけで反応が実施できる.また、並列にフローリアクターを作成する ことでスケールを上げつつ、トラブルの起こった固体触媒をリアクター全体の 流れを止めずに問題部分のカートリッジ交換のみで対処できる、といったこと が実際に可能な時代になっている.近年では設備の老朽化やヒューマンエラー による化学工場の事故が国内外を問わず多発しているが、小規模な反応ライン を並列につなぐフローリアクターでは反応管理が行いやすく、事故は起こりに くい.本博士論文で扱った nanoC₃N₄ は塩基成分が水へ溶け出さないという面 白い特徴があり、フローリアクターで下流に塩基成分が流れ出すことなく利用 できる、といった応用を志向している、本研究がこういった潮流の中で活きれ ば筆者としても幸いである.

本博士論文では大きく分けて,多孔体の開発,その構造の分析,その特性の 利用の3つで構成される.

第2章では簡便な調製が困難であった層状窒化炭素g-C₃N₄の安価な試薬のみ を用いた多孔質化の開発について述べた.層状窒化炭素に限らず,これまでに 様々な多孔体合成が報告されているが,コストやスケールの面で実用可能なも のはほんの一握りであり,この章での検討は層状窒化炭素の工業的な利用を目 指した出口戦略を提示するものである.

第3章では開発した $nanoC_3N_4$ の3つの興味深い特徴について述べた.いず れの特徴も実用的な応用が期待できるものであるが、本博士論文では題目の通 り、特に固体塩基性に注目した.

第4章では nanoC₃N₄の構造解析について詳細に述べ, nanoC₃N₄の構造が第

3章で挙げた興味深い機能の由来であることを示した. nanoC₃N₄の構造解析は本研究で最も注力した部分である. これまでに様々な窒化炭素関連論文が報告されてきたが,何が機能の本質なのかに触れている論文は極めて少ない. 基本となる層状窒化炭素の構造についてすら共通の認識を持てていないのが現状であり,本章での検討が窒化炭素の理解の助けになれば幸いである.

第5章では第3章で述べた $nanoC_3N_4$ の特徴の中から水に溶け出さない固体 塩基性の部分に着目し、水を溶媒とする塩基触媒反応への応用について述べた. 従来の固体塩基では水を溶媒とする反応で真に固体塩基触媒をとして利用する ことはできず、工業的には水にある程度溶けてしまうのを見込んだ上で酸化カ ルシウムなどが用いられている.こういった応用で $nanoC_3N_4$ が新たな選択肢 となれば幸いである.

報文目録

1. "Template-Free Synthesis of Highly Porous Carbon Nitride, *nano*C₃N₄" Iwamoto, T.; Masui, Y.; Wang, J.-C.; Onaka, M. *Chem. Lett.* **2013**, *42*, 247.

学会発表

口頭発表

- 第110回触媒討論会 (九州大学 伊都キャンパス)
 「酸処理によるマイクロ多孔性カーボンナイトライドの合成とその特性」
 岩本 智行,増井 洋一,尾中 篤 2012年9月
- 第 112 回触媒討論会 (秋田大学 手形キャンパス)
 「多孔性窒化炭素 *nano*C₃N₄の固体塩基性評価」
 岩本 智行,増井 洋一,尾中 篤 2013 年 9 月
- 3. 第118回触媒討論会 (岩手大学)
 「多孔性窒化炭素 *nano*C₃N₄ が示す塩基性質の分析」
 岩本 智行,李 昌林,増井 洋一,尾中 篤 2016年9月
- 4. 第119回触媒討論会 (首都大学東京 南大沢キャンパス)
 「アルカリ金属導入ナノ多孔性窒化炭素の開発とその固体塩基性の解明」
 岩本 智行,李 昌林,増井 洋一,尾中 篤 2017年3月

<u>ポスター発表</u>

- International Symposium on Catalysis and Fine Chemicals 2011 (Nara) "Thermostability and Chemical Modification of Porous Graphitic Carbon Nitride" Tomoyuki Iwamoto, Yoichi Masui, Makoto Onaka December, 2011
- International Meeting on Novel Catalyst Design and Surface Science (Himeji)

"Thermostability and Chemical Modification of Porous Graphitic Carbon

Nitride"

Tomoyuki Iwamoto, Yoichi Masui, Makoto Onaka December, 2011

3. 2014 MRS Fall Meeting & Exhibit (Boston)

"Facile Synthesis of Highly Porous Carbon Nitride for Solid Base Catalyst"

Tomoyuki Iwamoto, Yoichi Masui, Makoto Onaka December, 2014

4. ANNIC2016 (Barcelona)

"Preparation of a Highly Porous Carbon Nitride by a Facile post-Synthetic Method"

Tomoyuki Iwamoto, Yoichi Masui, Makoto Onaka November, 2016

特許

特開 2014-177378 「多孔性カーボンナイトライドの製造方法」(発明者:岩本 智行, 増井 洋一, 尾中 篤)

共著論文

 "Nickel-supported carbon nitride photocatalyst combined with organic dye for visible-light-driven hydrogen evolution from water" Mori, K.; Itoh, T.; Kakudo, H.; Iwamoto, T.; Masui, Y.; Onaka, M.; Yamashita, H. *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2015**, *17*, 24086.

謝辞

本論文は東京大学大学院 総合文化研究科 教授 尾中 篤 先生のもとで 行った研究をまとめたものです.本研究を進めるにあたり,終始懇切丁寧な御 指導,御鞭撻を賜りました東京大学 教授 尾中 篤 先生に心から感謝申し 上げます.

学部時代より,有機合成化学に造詣の浅かった私に様々なご指導とご助言を 賜りました東京大学大学院 総合文化研究科 助教 増井 洋一 先生に深く 感謝申し上げます.

尾中研究室に在籍されていた皆様には日々の研究活動に際し惜しみないご協力,ご支援を頂き,心より感謝申し上げます.

*nano*C₃N₄の光触媒活性評価において多大なご協力,ご指導を頂きました大阪 大学大学院 工学系研究科 准教授 森 浩亮 先生に厚く感謝申し上げます.

*nano*C₃N₄のICP-OES分析において多大なご協力を頂きました日産化学工業 小沢 征巳 氏に厚く感謝申し上げます.

X 線光電子分光法に関してご指導,ご協力頂きました東京大学大学院 工学 系研究科 助手 沖津 康平 先生に厚く感謝申し上げます.

走査型電子顕微鏡の使用に際して,直接ご指導,ご協力頂きました株式会社 キーエンス 田中 靖人 氏に厚く感謝申し上げます.

筆者の大学院進学に際して多大なご支援・ご協力を頂いた叔父 峰保 氏に 篤く御礼申し上げます.

最後に,筆者の大学院進学に賛同し,様々な面で筆者を支えて下さいました, 父 哲雄,母 重子,弟 英樹に深く感謝します.